

半導体リソグラフィの最前線

12.5金 13:30 - 16:00
(受付 13:15~)

世界的にも注目される半導体業界では常に多くの企業が技術開発競争を繰り広げており、また、その分野は非常に多岐にわたっております。その中でも、チップ性能に直結するリソグラフィ技術は最先端の技術要素が詰まっており、業界からの関心は非常に高いものとなっています。

今回のサロンでは、半導体業界の中でも注目される「リソグラフィ」をキーワードに、最新の情報について紹介します。

スケジュール

13:15 受付開始

13:30~14:15 講演（春本氏）

▶半導体リソグラフィ技術とそこに使われる材料

14:15~15:00 講演（古澤氏）

▶EUVレジストを中心とした最新の開発動向

15:10~16:00 交流会

講師

◆株式会社SCREENセミコンダクタソリューションズ

はるもと まさひこ
春本 将彦 氏

◆大阪大学 産業科学研究所

こざわ たかひろ
古澤 孝弘 教授

会場

京都経済センター 4階 4-F会議室
(京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地)

定員 30名（先着順）

締切

令和7年11月28日(金)

■申込方法



QRコードを読み取り、
必要事項を記入の上、
参加申込み下さい。

■お問合せ

公益財団法人京都産業21

イノベーション推進部

TEL : 075-315-8677

E-MAIL : semicon@ki21.jp

サロン主催：AI時代に向けた京都ものづくり産業の成長戦略実行委員会

(一社) 京都産業都市創成研究所、(地独) 京都市産業技術研究所、(公財) 京都産業21、(公財) 京都高度技術研究所、京都府、京都市)

※「AI時代に向けたものづくり産業成長戦略サロン」は、テーマを変えながら京都府内で定期的を開催しています。